



[Information]

Vier Elsa-Neumann-Stipendiatinnen aus Weißensee

Unter den Ende November 2018 vom Land Berlin im Rahmen des Nachwuchsförderungsgesetzes an Absolvent_innen der Berliner Kunsthochschulen vergebenen Elsa-Neumann-Stipendien, gehen vier an Weißensee-Absolventinnen: Ana Belein Cantoni Gamarra aus dem Fachgebiet Bildhauerei erhält ein Stipendium in der Fächergruppe Bildende Kunst (Betreuer ist Professor Albrecht Schäfer); Hannah Baumann aus dem Studiengang Raumstrategien war in der Fächergruppe Darstellende Kunst erfolgreich (Betreuer: Professor Dr. Günther Nest). In der Fächergruppe Gestaltung erhielten Silvia Noronha aus dem Textil- und Flächen-Design (Betreuerin: Professorin Dr. Zane Berzina) und Ana Christina Solano Béjar aus dem Bühnen- und Kostümbild (Betreuerin: Professorin Else Gabriel) Stipendien. Silvia Noronha ist auch Mart Stam Preisträgerin 2016. Ein Jahr lang erhalten die Stipendiatinnen eine monatliche Basisförderung sowie diverse Zuschüsse, um ihre Arbeitsprojekte weiter verfolgen zu können.

ENGLISH VERSION

Four Elsa-Neumann-Scholarships for Weißensee Graduates

Four of the Elsa-Neumann-Scholarships awarded in November 2018 by the Berlin state government within the framework of the Berlin State Act on the Promotion of Junior Achievement, have been given to Weißensee graduates: Ana Belein Cantoni from the department of sculpture has received a scholarship in the field of fine arts (her supervisor is professor Albrecht Schäfer); Hannah Naumann from the program in spatial strategies was successful in the field of performing arts (supervisor: professor Günther Nest). In the field of design, Silvia Noronha from the department of textile and surface design (supervisor: professor Zane Berzina) and Ana Christina Solano Béjar from the department of stage and costume design (supervisor: professor Else Gabriel) received scholarships. Silvia Noronha also won the Mart Stam Prize in 2016. For one year, the scholarship holders will receive a monthly stipend as well as various special allowances to enable them to pursue their projects.